

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07086747 A

(43) Date of publication of application: 31.03.95

(51) Int. Ci

H05K 3/46 H01L 23/12

(21) Application number: 95253662

(22) Date of filing: 17.09.93

(71) Applicant

NIPPON CEMENT CO LTD

(72) Inventor:

SUGANO OSAMU NAKAI KYOICHI EZAKI TODU TAKAHASHI SHIGERU YAMAGISHI SENJO

(54) MANUFACTURE OF CERAMIC MULTILAYER BOARD

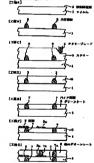
(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to form small-diameter and fine-pitch vias regardless of the thickness of a green sheet by a method wherein the green sheet, in which projected conductors on a film are buried and are used as via electrodes, is formed.

CONSTITUTION: A mold release processing surface 2 is formed on the upper surface of a PET film 1 using a silicone resin mold release agent. Then, trapezoidal projected conductors 3 are formed on this film 1 using a metal mask. Subsequently, a slurry 5 is formed by painting on the film 1 formed with the conductors 3 using a doctor blade 4. After that, the slurry is dried and a green sheet 6 is formed on the film 1. Then, a wiring 8, which is connected with the via electrode 7 on one side of via electrodes 7, and a wiring 8a, which is required in the following process, are printed on the sheet 6. After the film 1 is separated from the obtained sheet 6, other green sheet 9 having bias electrodes 7a is superposed and pressed on the sheet 6 and the pressed material is subjected to debinder treatment and

is fired to form a ceramic multilayer board.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-86747

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) Int.Cl. ⁶ H 0 5 K 3/46	н	庁内整理番号 6921-4E 6921-4E	FΙ			技術表示箇所	
H01L 23/12			H01L	23/ 12		D	
			審查請求	未請求	請求項の数 5	N FD(全5頁	
(21)出願番号	特顯平5-253662		(71)出願人	顧人 000004190			
(00) (1177 11					メント株式会社		
(22)出願日	平成5年(1993)9月17日			東京都千代田区大手町1丁目6番1号			
			(72)発明者	管野 他	逐		
				東京都三鷹市大沢 1-10-18			
			(72)発明者	中井 4	按		
				東京都北区浮間1-3-1-512			
			(72)発明者	江崎 和	散		
			İ	東京都北区浮間 1 - 3 - 1 - 315			
			(72)発明者	高橋	K.		
				埼玉県湯	志木市柏町 6 -2	5-27	
			(72)発明者	山岸	f 丈		
		東京都杉並区荻窪		≶並区获得 2 − 1	7 – 4		
		(74		弁理士 宮越 典明			

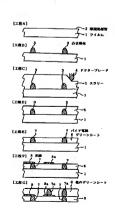
(54) 【発明の名称】 セラミック多層基板の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 バイア電極形成工程を含むセラミック多層基 板の製造方法を提供すること。

【構成】 表面に離型処理を施したフイルム1上に凸状 導体3を形成し(図1工程A, B)、終いてスラリー5を 整工した後乾燥し(同工程C, D)、凸状導体3を埋め込 んでパイア電極7を形成したグリーンシート6を作製す る(同工程E)。次に、上記パイア電極7と電気的に接載 するための配線8をグリーンシート6上に印刷し(同工 程F)、該グリーンシート6とアイルム1より剥離した 後、パイア電極7を有する他のグリーンシート9を積 耐し(同工程G)、プレス、脱パインダー、焼成してセラ ミック多層基板を製造する。

【効果】 従来法におけるパイアホールを形成してパイ 電傷を印刷、充填する工程がなくなり、パイア電傷の 数の増加に影響されることがないので、従来法に比して 簡単な工程であって作業時間が短縮でき、しかもグリー ンシートの厚さに制限されることなく、小径で微細など ッチのパイアを形成することができる。



【特許請求の顧用】

【請求項1】 (1)表面に離型処理を施したフイルム上 に凸状導体を形成する工程、

(2)前配凸状導体を形成したフイルム上にスラリーを塗 工した後乾燥し、該凸状導体を埋め込んでパイア電極を 形成したグリーンシートを作製する工程。

(3)前記パイア電優と電気的に接続するための配線をグリーンシート上に印刷し、積層、プレス、脱パインダー、焼成する工程、

を含むことを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。

【請求項2】 前記パイア電極が、グリーンシート上面 より0~50μm突き出ていることを特徴とする請求項1 記載のセラミック多層基板の製造方法。

【請求項3】 前配グリーンシートが、ドクターブレー ド法又はスラリーの型枠内への硫し込みにより作製され ることを特徴とする請求項1又は2記載のセラミック多 層基板の製造方法。

【請求項5】 上記メタルマスクの質通孔の形状が、マスク上面の面積が小さく、下面が大きい台形を有することを特徴とする請求項4記載のセラミック多層基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セラミック多層基板の 製造方法に関し、特にパイア電極形成の工程を含むセラ 30 ミック多層基板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のパイア電極形成工程を含むセラミック多層基板の製造方法について、図3を参照して説明する。

【0003】 従来のセラミック多層基板の製造方法は、 図3(従来法を示すフロー図)に示すように、(1) 原料粉 をパインダー、溶剤と共に混合してスラリーを作製し、 そのスラリーをフイルム上に整工して吃燥し、グリーン シートを作製する工程、(2) 作製したグリーンシートに パイプ電極用の孔(バイアホール)を開け、その孔に電極 ベーストを印刷充填(吸引を増してバイブ電極と形成す る工程、(3) さらにそのパイプ電極と接続する内部配線 を印刷、形成して積層、プレス、脱パインダー、焼成 し、それに外部配線電機を印刷、焼成する工程、により 製造するのが一般的であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の上記 セラミック多層基板の製造方法では、次の(a)~(d)の ような欠点、問題点があった。 【0005】(a)パイアホールをパンチングによって穿 孔するため、この孔の数に比例して穿孔する時間がかか るので、パンチングする孔の数が多い場合、長時間を必 要とした。

(b)パンチングする孔の径、ピッチ間隔を微少化するためには、グリーンシートの厚さに制限され、グリーンシートを薄くする必要がある。例えば、孔径:100μm、ピッチ間隔:250μmの孔を開ける場合、グリーンシートの厚さを150μm以下に薄くする必要があった。

【0006】(c) 導体ペーストのパイアホールへの充填は、シート厚き/孔径の比に制限されるが、この比は一般的に、15度をが限度であるため、導体ペーストを充填出来るパイアホールを微少化するには、上記(b)と同じくグリーンシートを勝くする必要があった。(d) 孔径が小径の場合、導体ペーストを印刷、充填する時には、吸引しなければ充填がうまくいかず、また吸引して充填しても充填量が一定とならず、ばらついてしまうという欠点があった。

[0007] 本発明は、上述した従来のセラミック多層 基板の製造方法が有する(a)~(d)の欠点、問題点に鑑 み成されたものであって、その目的は、従来法に比して 簡単な工程であって、作楽時間が短縮でき、しかもグリ ーンシートの厚さに制限されることなく、小径で微細な ピッチのパイアが製造可能なセラミック多層基板を製造 する方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記した目的 を達成する手段として、フイルム上に凸状の導体を形成 し、この凸状の導体を埋め込んでパイア電機としたグリ ーンシートを作数することを特徴とするものである。

【0009】即ち、本発明は、「(1) 表面に離型処理を 施したフイルム上に凸状導体を形成する工程、(2) 前配 力が導体を形成したフイルム上にスラリーを捨工した後 乾燥し、該凸状導体を埋め込んでパイア電極を形成した グリーンシートを作製する工程、(3) 前配パイア電極と 電気的に接続するための服象をグリーンシート上に印制 し、積層、プレス、脱パインダー、焼成する工程、を含 むごとを特徴とするセラミック多層基板の製造方法。」 を要旨とするものである。

[0010]

(作用) 本発明は、上配したように、フイルム上に凸状の導体を形成し、この凸状の場体を埋め込んでパイア電 極としたグリーンシートを作製することを特徴とするも のであるから、従来法におけるパイアホールを形成して バイア電極を印刷、充填する工程がなくなり、従来法で 生じる前配したようなパイフが種の数の増加に影響され ることがない作用効果が生じる。そして、本発明は、従 来法に比して簡単な工程であって、作楽時間が短齢で ま、しかもグリーンシートの厚さに制限されることがな く、小怪で酸細なピッチのパイアが製造し得る作用効果 が生じる

【0011】以下、本発明を詳細に説明すると、本発明では、まず、表面に離型処理を施したフイルム上に凸状の導体を形成する。なお、凸状の導体を形成する箇所は、グリーンシートに形成されるバイア電極の位置に相当する箇所である。次に、この凸状の導体を形成したとスラリーを強工した後乾燥し、凸状の導体を埋め込んでパイア電極を形成したグリーンシートを作製せみ込んでパイア電極を形成したグリーンシートを作製せるス

.3

[0012] このフイルムとしては、特に限定するもの 10 ではないが、PETフイルムやPP(ポリプロピレン)フィルムが好ましく、また、糖型剤としては、例えばシリコン系樹脂など任意のものを使用することができる。また、スラリーとしては、グリーンシートを作製することができる自明のもの、例えばアルミナとガラスの粉末に有機パインダー、可鑑剤、溶剤を混合してスラリーとしたものを使用することができる。

【0013】 本発明において、表面に離型処理を施した
フイルム上に形成された凸状の導体としては、出来上が
ったグリーンシートに想まった凸状の導体がバイア電艦 20
となるので、そのパイア電極と配線とを接続するために
は、凸状の導体がグリーンシートの上面に贈出ないしは
突き出ていることが必要であることが望ましいが、グリーンシートの厚さにより突き出る高さも制限されるの
で、6~304 mが好ましい。

【0014】また、上記凸状の導体を埋め込むグリーンシートとしては、ドクタープレード法で作製することが 好ましいが、この方法以外に、例えば離型処理を施し、 凸状の導体を形成したフイルムを型枠内の底部に敷盤 30 し、その上にスラリーを流し込んで乾燥した後、脱型 し、フイルムを剥離して件製する方法を採用することも できる。

【0015】さらに、本発明において、上記凸状の導体は、導体同士が接触することなく、しかもその一つ一つの高さ及び幅が均一な形状に形成する必要があるため、メクルマスクにより印刷することが好ましい。また、上記凸状の導体は、上面の面積が小さく、下面の面積が大きい台形の貫通孔を有するメタルマスクを用いて、例えばAgペーストを印刷、形成することが対ましい。この むような台形の貫通孔を有するメタルマスクを使用することにより、凸状の導体が抜け易く、導体の形状を一定に保つことができる。

【0016】本発明の方法では、上記したように凸状導体を埋め込んでパイア電極を形成したグリーンシートを作製し、続いて、このパイア電極と電気的に接続するための配線を該グリーンシート上に印刷し、フイルムを剥離した後、積層、ブレス、脱パインダー、焼成してセラミック多層基板を製造する。なお、本発明の方法において、上記』ともと、カース・レースを開く、

をグリーンシート上に印刷する工程」までを取扱うのが 好ましいが、グリーンシートのみでも取扱うこともで き、このフイルムの剥離時点について特に限定するもの ではない。

[0 0 1 7]

【実施例】以下、本発明の実施例を挙げ、本発明をより 詳細に影明する

【0018】(実施例1)図1は、本発明の第1の実施例(実施例1)を示す工程A~Gよりなる製造工程順断面図である。

【0019】本実施例1は、まず、図1工程Aに示すように、PETアイルム1の上面に、シリコン樹脂系雕型 耐を用いて概型処理を施し、離型処理面をと形成する。 次に、このフイルム1上に、台形形状の貫通孔を有する メタルマスクを用いてAgベーストを印刷した後乾燥 し、図1工程Bに示すように、高さ90μmの台形の凸状 導体3を形成する。

【0020】 続いて、図1工程Cに示すように、凸状導体3を形成したフイルム1上に160μmの目開き(フイルム1との距離)のドクタープレード4を用いてスラリー5 (アルミナ及びガラス粉末に有機パインダー、可塑剤、溶剤を混合して得たスラリー5)を禁工し、図1工程Dに示すように、原さ160μmのスラリー5を形成する。その後、図1工程Eに示すように、該スラリー5を乾燥して厚さ80μmのグリーンシート6をフイルム1上に作製する。この時、凸状導体3(即ち、パイア電極7)は、グリーンシート6の上面より約10μm突出する構造となる(図1工程E参照)。

【0021】次に、図1工程Fに示すように、バイア電 傑 7 と接続する配線8及び次の工程で下販成されるバイ ア電機7 a と接続する配線8 a をグリーンシート6上に 印刷する。得られたグリーンシート6上に、図1工程Gに示すように、パイア電報7 a を有する他のグリーンシート9 (これは、前記工程A~Eと同様に作製したものである。)を重ねてブレスし、脱パイングー、焼成してセラミック多層基板を作数する。

[0022] このようにして得られたセラミック多層基 板の両面に外部配線(図示せず)を印刷し、境成して多 房域を完成する。なお、本実施例1では、2 層を積層 した例を示したが、本発明は、この2 間からなる積層基 板のみに制限されるものではなく、3 層以上の多層基板 も同様に製造することができ、当然本発明に包含される ものである。

【0023】(実施例2)図2は、本発明の第2の実施例(実施例2)を示す工程A~Dよりなる製造工程順断面図である。

離した後、積層、プレス、脱パインダー、焼成してセラ ミック多層基板を製造する。なお、本発明の方法におい で、上記したとおり、フイルムを剥きない状態で「配線 50 に、図2工程8に示すように、厚さ100gmのフイルム

1(前記実施例1の工程A、Bと同様に離型処理を施 し、高さ90μmの凸状導体3を形成したフイルム1)を 勘論する。

【0025】次に、図2丁程Cに示すように、型枠10の 上端までフイルム1上に前記事施例1と同じスラリー5 を流し込み、続いて、図2工程Dに示すように、これを 乾燥して厚さ80 umのグリーンシート6を作製する。そ の後、これを脱型し、前記実施例1における工程F、G と同一過程を経てセラミック多層基板を製造し、最後に 前記実施例1と同様、外部配線を印刷して焼成し、多層 10 基板を完成する。

[0.0.2.6]

【発明の効果】本発明は、以上詳記したように、フイル ム上に凸状の導体を形成し、この凸状の導体を埋め込ん でパイア電極としたグリーンシートを作製することを特 微とするものであるから、従来法におけるパイアホール を形成してパイア電極を印刷、充填する工程がなくな り、従来法で生じる前記したようなパイア電極の数の増 加に影響されることがない効果が生じる。そして、本発 明は、従来法に比して簡単な工程であって、作業時間が 20 10 型枠

短縮でき、しかもグリーンシートの厚さに制限されるこ とがなく、小径で微細なピッチのパイアが形成し得る効 果が生じる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示すT程A~Gよりな る製造工程順断面図。

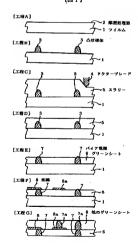
【図2】本発明の第2の実施例を示す工程A~Dよりな る製造工程顕新面図。

【図3】従来法を示すフロー図。

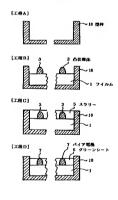
【符号の説明】

- 1 フイルム
- 2 離型処理面
- 凸状液体
- ドクターブレード
- 5 スラリー
- グリーンシート
- 7、7a パイア電極
- 8、8a 配線
- 9 他のグリーンシート





[12] 2]



[図3]

